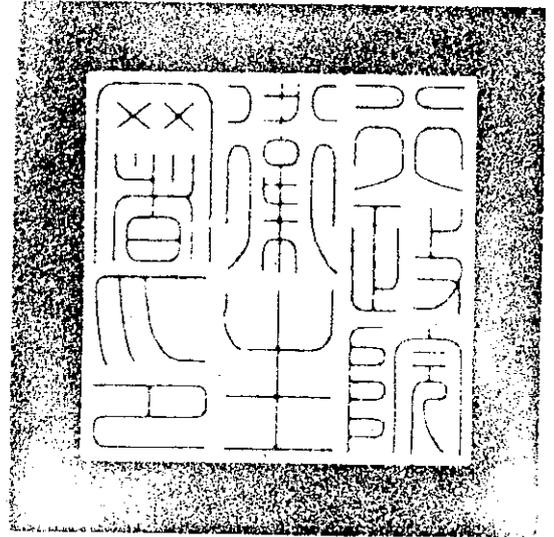


檔 號：  
保存年限：

## 行政院衛生署 公告

發文日期：中華民國102年6月27日  
發文字號：署授食字第1021603173號  
附件：化粧品防腐劑成分使用及限量規定基準表乙份

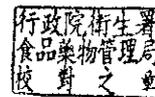


主旨：公告「化粧品中防腐劑成分使用及限量規定基準表」，  
並自即日生效。

公告事項：

- 一、公告「化粧品防腐劑成分使用及限量規定基準表」（詳如附件）。
- 二、本署原中華民國七十四年七月二十三日衛署藥字第五三九七四七號、八十七年七月七日衛署藥字第八七〇四一二六六號及九十四年六月一日衛署藥字第〇九四〇三〇六八九〇號公告並自即日停止適用。

副本：



署長 邱文達

本署依分層負責規定授權局長決行

## 化粧品中防腐劑成分使用及限量規定基準表

編號	成分名稱	限量及其他規定
1	Benzalkonium bromide and saccharinate	0.1% (以Benzalkonium chloride計) (使用時避免觸及眼睛)
2	Benzoates	1.0%
3	Benzoic acid	0.2%
4	Benzyl alcohol	1.0%
5	Bromochlorophene (6,6-Dibromo-4,4-dichloro-2,2-methylene diphenol)	0.1%
6	Cetylpyridinium chloride	1.0%
		使用於用後沖洗掉產品, 限量: 5.0%.
		使用於接觸黏膜部位產品, 限量: 0.01%.
7	Chloramine T	0.1%
		使用於用後沖洗掉產品, 限量: 0.3%.
8	Chlorhexidine	0.05%
		使用於用後沖洗掉產品, 限量: 0.1%.
9	Chlorhexidine hydrochloride	0.1%
		使用於接觸黏膜部位產品, 限量: 0.001%.
10	Chlorobutanol	0.1% (不得使用於噴霧類的產品)
11	Chlorocresol	0.5%
12	Chlorophene (2-Benzyl-4-chlorophenol)	0.2%
13	Chlorphenesin (3-(p-chlorophenoxy)-propane-1,2 diol)	0.3%
14	Dehydroacetic acid and its salts	0.5%
15	Dichlorobenzyl alcohol (2,4-Dichlorobenzene methanol)	0.15%
16	Dimethyl oxazolidine	0.1%

	(4,4-dimethyl-1,3-oxazolidine)	
17	Dimethylaminostyryl heptyl methyl thiazolium iodide (2-(p-Dimethylaminostyryl)-3-heptyl-4-methylthiazolium iodide)	0.0015% (不得使用於接觸黏膜部位產品)
18	7-Ethylbicyclooxazolidine (5-Ethyl-3,7-dioxo-1-azabicyclo[3.3.0]octane)	0.3% (不得使用於接觸黏膜部位產品)
19	Glutaral (Glutaraldehyde ; 1,5-Pentanedial)	0.1% (不得使用於噴霧類的產品)
20	Hexamidine and its salts (including isethionate and p-hydroxybenzoate) (1,6-Di(4-amidinophenoxy)-n-hexane)	0.1%
21	Hexetidine	0.1%
22	Isopropyl cresols (4-Isopropyl-m-cresol)	0.1%
23	Methyldibromo glutaronitrile (1,2-Dibromo-2,4-dicyanobutane)	0.1% (限使用於用後沖洗掉產品)
24	o-Phenylphenol and its salts (Biphenyl-2-ol)	0.3%
25	Parahydroxybenzoic acid ester	1.0% (總量)
26	p-Chloro-m-cresol (4-Chloro-m-cresol)	0.5% (不得使用於接觸黏膜部位產品)
27	p-Chlorophenol (4-Hydroxychlorobenzene)	0.25%
28	Phenol	0.1%
29	Phenoxyisopropanol (1-Phenoxypropan-2-ol)	1.0% (限使用於用後沖洗掉產品)
30	Propionic acid and its salts (Methylacetic acid)	2.0% (以acid計)
31	Resorcin	0.1%
32	Salicylates	1.0%
33	Salicylic acid	0.2%
34	Sorbic acid and its salts	0.5%
35	Thianthol	0.8%
36	Undecylenic acid and its salts (Undecenoic acid)	0.2% (以acid計)

37	DMDM Hydantoin	0.6%	化粧品中使用此類成分作為防腐劑時，其總釋出之Free Formaldehyde量，不得超過1,000 ppm.
38	Imidazolidinyl urea	0.6%	
39	Quaternium 15 (Methenamine 3-chloroallylochloride)	0.2%	
40	Benzylhemiformal	0.15% (限使用於用後沖洗掉產品)	
41	5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane	0.1% (限使用於用後沖洗掉產品；避免Nitrosamines形成)	
42	Bronopol (2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol)	0.1% (避免Nitrosamines形成)	
43	Methenamine (Hexamethylenetetramine)	0.15%	
44	Sodium Hydroxymethylglycinate (Sodium hydroxymethylamino acetate)	0.5%	
45	Diazolidinyl urea (N-(Hydroxymethyl)-N-(dihydroxymethyl-1,3-dioxo-2,5-imidazolidiny-4-)-N'-(hydroxymethyl) urea)	0.5%	

※限量：係指該防腐劑成分在化粧品成品中之最高允許使用含量。